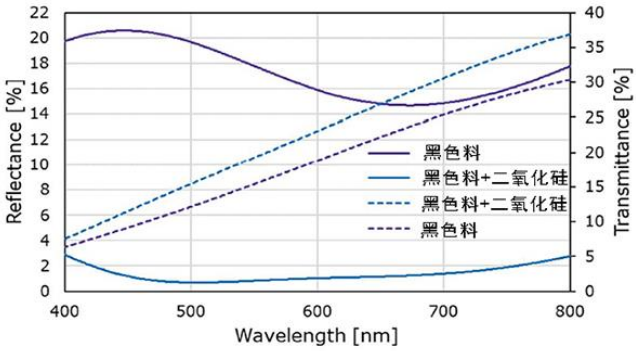
TDS(技术说明书)

黑色料

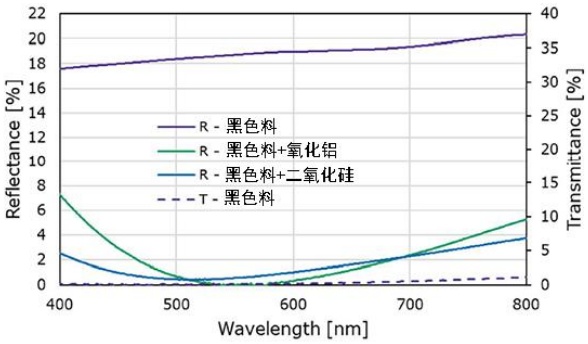
苏州普京真空技术有限公司

不同情况下镀膜参考



黑色料 130nm

二氧化硅 70nm



黑色料 500nm
氧化铝 55nm
二氧化硅 70nm

镀膜参考特

蒸发源	阻蒸或电子枪
蒸发温度	约 1200℃
蒸发速率	0.6-1.0nm/s
折射率	2.31@500nm
氧分压	≤ $5*10^{-5}$ mbar
膜厚仪设置	密度 4.0g/cm^3，Z 值 1.0

产品编号	粒度	标准包装
800600	1-3mm	1000g

地址：苏州市高新区大同路5号6幢501
网址：http://www.chinaputin.cn
电话：0512-66329481
邮箱：sales03@chinaputin.cn